ساخت الکترود مقابل SnSe به روش کندوپاش بسامد رادیویی به منظور کاربری در سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ بر پایه اکسید قلع

احماد ذاتی رستمی** دانشکاه علوم و مهندسی، گروه فیزیک، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

> مومن اف حکمت ، خالوف علی محمد انستیوی مشترک پژوهش های هسته ای، دبنا، مسکو، روسیه

چکیده: امروزه توجه ویژهای به سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ (DSSCs) معطوف شده است. از مهم ترین قسمتهای DSSCs الکترود مقابل است که معمولا از عنصر پلاتین در ساخت آن استفاده می شود. از آن جایی که پلاتین جزو مواد گران قیمت محسوب می شود، در این مطالعه پیشنهاد می شود که از الکترود مقابل SSE به جای پلاتین استفاده شود. به این ترتیب با سلنایز کردن یک لایه قلع لایه نشانی شده روی شیشه به روش کندوپاش، لایه نازک SSE ساخته شده و از این لایه به عنوان الکترود مقابل در سلول خورشیدی حساس شده با رنگ استفاده خواهد شد. همچنین فوتو آند مورد استفاده در این سلول از جنس اکسید قلع خواهد بود تا سلول به طور کامل مبتنی بر قلع ساخته شده و از این لایه به عنوان الکترود مقابل در سلول خورشیدی حساس شده به طور کامل مبتنی بر قلع ساخته شده و از این لایه می سلنایز کردن، ویژگیهای ترابردی و الکتروکاتالیتی لایه ا به طور کامل مبتنی بر قلع ساخته شود. با تغییر دمای سلنایز کردن، ویژگیهای ترابردی و الکتروکاتالیتی لایه به به به به بهینه سازی شده و سلول خورشیدی بهینه تولید می شود. در این پژوهش، ویژگیهای ترابردی و الکتروکاتالیتی لایه ا تصویرهای TESEM بررسی شده و از آنالیزهای CV و SIS برای محک ویژگیهای ترابردی و الکتروکاتالیتی لایه ا استفاده می شود. همچنین مندی جریان-ولتاژ سلول های ساخته شده عیان ساخت که سلول ساخته شده از لایه مویز شده در دمای ترابردی و الکتروکاتالیترهای CV و SIS برای محک ویژگیهای ترابردی و الکتروکاتالیتی ا مستفاده می شود. همچنین منحنی جریان-ولتاژ سلولهای ساخته شده عیان ساخت که سلول ساخته شده از لایه استفاده می شود. در در این برده ۲/۴ ٪ بهترین عملکرد را به دست می دهد.

واژگان كليدي: ساخت، سلول خورشيدي، نانوساختار، كندوپاش، فوتو آند، اكسيد قلع

KEYWORDS: Fabrication, Solar Cell, Nanostructure, sputtering, Photo anode, Tin oxide

+Email: Ahmad.zati@gmail.com

* عهدەدار مكاتبات

علمى – پژوهشى

أدرس دیگر: د*انشکده فیزیک* فناوریال اس – او عمر اف *آکادکی علوم جمهوری تاجیکستان، دوشنبه، تاجیکستان*

مقدمه

امروزه بحث انرژیهای تجدید پذیر به یکی از مهمترین چالشهای مبحث انرژی تبدیل شده است. سوختهای فسیلی که تا چندین سال دیگر رو به اتمام هستند هم از لحاظ آلودگی زیست محیطی مشکل ساز بوده و هم مسئلهای حیاتی در زمینه گرمایش جهانی محسوب میشوند [۱]. از این رو روی آوردن به انرژیهای تجدیدپذیری همچون انرژی خورشیدی مسئلهای ضروری و بسیار مهم تلقی می شود. در میان سلول های خورشیدی، سلول های حساس شده با رنگ به علت مقرون به صرفه و غیر سمی بودن و سادگی ساخت بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند [۳،۲]. با این حال در ساختار سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ در الکترود مقابل آنها معمولا از پلاتین استفاده می شود که ماده ای گران قیمت است. برای رفع این معضل پیشنهاد شده است از مواد دیگری همچون ساختارهای کربنی [۴]، گرافنی [۵]، مواد غیر آلی اکسیدی [۶] و یا سولفيدي [٧] استفاده شود [١١–٨]. در واقع يک الکترود مقابل مناسب باید از ویژگیهای رسانندگی و ترابرد الکترونی خوبی برخوردار باشد و همچنین در تقابل با یون های الکترولیت در سلول خورشیدی حساس شده با رنگ ویژگیهای الکتروکاتالیتی مناسبی داشته باشد تا بتواند به خوبي الكترون ها را به الكتروليت منتقل كند. با این حال پیشنهاد ما برای این کار استفاده از قلع سلناید است که ممکن است تا به حال توجه زیادی را به خود جلب نکرده باشد. على رغم ویژگی های مناسب و قیمت ارزان این ماده مقاله های اندکی در این زمینه منتشر شده است. رماسامی و همکاران با استفاده از لایهنشانی SnSe به روش پاشش قطرهای توانستند به بازدهی ۹/۳۴ درصدی دست یابند [۱۲]. در گزارش دیگری، لیو و همکاران از روش لایهنشانی دورانی برای تولید SnSe بهره جستند و بازدهی ۵/۷۶ درصدی را امکانپذیر کردند [۱۳]. همچنین، کومار و همكاران از روش لايهنشانی چاپ سیلک برای تولید الكترود مقابل SnSe استفاده کردند و به بازدهی ۵/۷۶ درصدی رسیدند [۱۴].

در این کار، ما با استفاده از لایه نشانی قلع خالص به روی شیشه توسط روش کندوپاش و سپس سلنایز کردن آن به ساخت قلع سلناید پرداختیم. سپس از لایه این قلع سلناید به عنوان الکترود مقابل در سلول حساس شده با رنگ N719 بر پایه اکسید قلع استفاده کردیم. با این حال برای رسیدن به نتیجهای قابل قبول و بهبود ویژگیهای الکترود مقابل SnSe در مرحله سلنایز کردن، آن

را در معرض دماهای گوناگون قرار دادیم تا با بررسی اثر دما بر روی الکترود مقابل به بهترین نتیجه دست یابیم.

روشهای تجربی ساخت الکترود مقابل از لایه SnSe

نخست با استفاده از روش كندوپاش به لایه نشانی قلع خالص به ضخامت ۵۰۰ نانومتر بر روی شیشه لام پرداخته شد. برای این منظور از روش کندوپاش بسامد رادیویی با توان ۸۰ وات و در فشار ۰/۰۰۳ میلی بار لایه نازک مورد نظر ساخته شد. سپس لامهای لایه نشانی شده برای مرحله سلنایز کردن به درون کوره خلا منتقل شده و در این حالت لام لایه نشانی شده با قلع در محفظه گرافیتی به همراه ۲۵۰ میلی گرم Se خالص قرار گرفت و تحت گاز حامل N₂ در فشار ۶۰۰ میلیبار در دماهای گوناگون گرما دید. از گاز نیتروژن معمولا در فرايند سلنايز كردن به منظور توزيع مناسب گرما و به عنوان حامل سلنیوم استفاده شد. گاز نیتروژن به عنوان گاز حامل و همچنین برای توزيع يكنواخت گرما در كوره در فرايند سلنايز كردن بسيار مورد استفاده قرار می گیرد و در این مطالعه نیز از نتیجههای مطالعههای پیشین استفاده شد. به منظور بررسی اثر گرما بر روی الکترود مقابل و همچنین سلول خورشیدی ساخته شده با آن، دماهای بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ درجه با گامهای ۵۰ درجه سلسیوس انتخاب شدند. به این ترتیب، نمونههای سنتز شده که هر یک به مدت ۳۰ دقیقه در دماهای ۵۵۰، ۵۰۰، ۵۵۰ و ۶۰۰ درجه ساخته شدند، به ترتیب SnSe450، SnSe500 و SnSe500 نام گرفتند.

ساخت فوتوآند

به منظور ساخت فوتوآند از نانوذرههای سنتز شده اکسید قلع استفاده و برای سنتز نانوذرههای اکسید قلع از روش متداول انحلال آندی بهرهبرداری شد. این روش به تفصیل در مقالههای دیگر توضیح داده شده است [۱۵]. در این روش با استفاده از یک الکترود فلزی قلع در نقش آند و یک الکترود پلاتین در نقش کاتد و سلول الکتروشیمیایی دو الکترودی، سنتز نانوذرههای اکسید قلع صورت میگیرد. الکترولیت سلول الکتروشیمیایی محلول آبی، تترامتیل آمونیوم کلرید در نظر گرفته شد و سنتز نانوذرههای اکسید قلع در دمای اتاق و اختلاف پتانسیل ۷۰۰ در مدت زمان ۲۰۰ دقیقه



انجام پذیرفت. پس از سانتریفیوژ کردن محصول های به دست آمده آنها را در دمای ۲۰۰ درجه سلسیوس به مدت ۶ ساعت گرما داده تا نانو پودر اکسید قلع با کیفیت مناسب تولید شود. سپس از یک زیرلایه FTO برای لایه نشانی اکسید قلع استفاده شد. به این منظور، نخست زیرلایه FTO به مدت ۲۰ دقیقه در محلول آب و اتانول در دستگاه فراصوت به خوبی شستشو داده شده و در مرحله بعد با استفاده از فشار گاز نیتروژن خشک شد. سپس یک لایه بلاک از جنس TiO₂ به ضخامت ۱۰۰ نانومتر با استفاده از روش کندویاش روی FTO لایه نشانی کرده و خمیر اکسید قلع به روش دکتر *بلید* بر روى اين لايه، لايه نشاني شد. شرح ساخت خمير اكسيد قلع به این صورت است که نخست مقدار معینی از اکسید قلع سنتز شده به درون بشر کوچکی به همراه اتانول خالص منتقل شدند و به مدت ۶۰ دقیقه به شدت هم خوردند. سپس چند قطره Triton-X100 به همراه ترپينول و اتيلن سلولز به محلول اضافه شد و به مدت ۶۰ دقیقه دیگر محلول هم خورد. پس از آن دمای محلول را تا دمای ۸۰ درجه سلسیوس با استفاده از یک گرمکن برقی رساندیم و همزدن محلول را به مدت تقریبی ۲ ساعت ادامه دادیم تا سرانجام خمیری چسبناک و مناسب برای لایه نشانی تهیه شود. پس از لایه نشانی خمیر بر روی FTO آنها را به درون کوره هوا منتقل کردیم و با استفاده از یک برنامه گرمای مناسب آن را به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۵۰۰ درجه سلسیوس گرما دادیم. نمودار شکل ۱ بیانگر رفتار گرمای ما در قبال این زیرلایه است. تجربه نشان داده است که این برنامه گرمایی میتواند چسبندگی مناسبی برای فوتوآند به همراه داشته باشد [۱۶]. پس از این مرحله فوتوآندها را در معرض TiCl4 قرار دادیم. برای این منظور، فوتوآندها را درون محلول ۲/۲

مولار ۲iCl4 غوطه ور کردیم و به مدت ۶۰ دقیقه در دمای ۸۰ درجه سلسیوس نگاه داشتیم. سپس آنها را بیرون کشیده و با آب و اتانول شستشو داده تا ۲iCl4 اضافی از بین برود و سپس به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۵۰۰ درجه سلسیوس گرمادهی کردیم. پس از خنک سازی به روش طبیعی، نمونهها از کوره بیرون آورده شدند و در محلول رنگدانه N719 قرار گرفتند تا رنگ آمیزی شوند. این رنگ آمیزی در شرایط بدون نور و به مدت ۲۴ ساعت به طول انجامید. پس از این مدت نمونههای فوتوآند از درون رنگدانه بیرون آمده و با استفاده از غوطهوری در محلول اتانول، رنگدانههای اضافی موجود در فوتوآند شستشو داده شدند تا فوتوآندها حاضر شوند.

ساخت سلول

پس از تهیه فوتوآندهای یکسان اینک از لایههای متفاوت SnSe به شکل الکترود مقابل استفاده شد. در این مرحله، فوتوآندها توسط فاصله انداز سرلین پوشانده میشوند و الکترود مقابل SnSe که از پیش توسط یک دریل بسیار ریز سوراخ شده است بر روی آن قرار میگیرد. از سرلین به این دلیل استفاده میشود که دو الکترود با هم اتصال برقرار نکنند. این مجموعه در دمای ۱۲۰ درجه سلسیوس گرما میبیند تا با ذوب شدن سرلین دو الکترود به خوبی متصل شوند. سپس الکترود دارای یونهای ⁻¹/I به روش سوراخ به درون سلول تزریق میشود و سوراخ با سرلین پوشانده و ایزوله میشود.

نتيجهها و بحث

برای بررسی لایه SnSe ساخته شده به روش سلنایز کردن قلع کندوپاش شده و مطالعه ویژگیهای بلوری و ساختاری آن، از لایههای گوناگون سنتز شده، طیف XRD تهیه کردیم. شکل ۲ طیف پراش پرتو X را برای الکترودهای مقابل SnSe450 الی SnSe600 نشان میدهد. همانگونه که از شکل ۲ پیداست، این طیف تطابق بسیار خوبی با شماره کارت SnSe00-014-0159 ای طیف تطابق بسیار خوبی با شماره کارت JCPDS 00-014-0159 که پیکهای آن با استوانههای سیاه نشان داده شده است، دارد. این شماره کارت به قلع سلناید ارتورومبیک با گروه فضایی Pnma شماره کارت به قلع سلناید ارتورومبیک با گروه فضایی ۲۵/۲۷، مربوط میشود. همچنین پیکهای ظاهر شده در زاویههای ۲۲/۲۵، ۲۶/۴۷، ۲۶/۴۷ و ۲۵/۲۵ متعلق هستند به صفحههای ۲۰۱، ۲۰، ۲۰ ۱۰، ۱۱۱، ۱۱۱، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰، ۵۰۱، ۲۰۸، ۲۰۱۵، ۲۰۶ و ۴۲۰ قلع سلناید ارتورومبیک. البته همان گونه که مشاهده میشود با افزایش



شکل ۲ - طرح پراش پرتو X از نمونههای مختلف الکترود مقابل

به این معنی که در نمونه SnSe600 پیک ۴۰۰ به مراتب از پیک ۱۱۱ بلندتر است در حالی که در SnSe450 این دو پیک به تقریب هم اندازه هستند. این مسئله نشان میدهد که با افزایش دما ارجحیت راستای تبلور ۴۰۰ نسبت به ۱۱۱ بیش تر می شود. همچنین با استفاده از معادله دبای شرر:

$$D = \frac{k\lambda}{\beta\cos(\theta)} \tag{1}$$

که در أن k ضریب شکل و به تقریب برابر ۱۰/۸۹، λ طول موج پرتو kو برابر با FWHM ، β ، ۰/۱۵۴ nm و بیک و θ زاویه پراش است X می توان اندازه بلورکها را در هر راستا پیدا کرد. به صورت میانگین اندازه بلورکها برای راستاهای گوناگون به تقریب برابر m ۳۰ ۱۳ است. همچنین با توجه به تطابق خوب طیف پراش با نمونه استاندارد كارت PDF2 مى توان گفت لايه ساخته شده از خلوص بسيار بالايى برخوردار است و فازهای اضافی نیز در آن دیده نمی شود. همچنین قابل ذکر است که با کمتر کردن دمای کوره سلنایز در تشکیل SnSe عملا فاز SnSe تشکیل نمی شود و به این دلیل از بررسی نمونه هایی که در کمتر از ۴۵۰ درجه سلسیوس بوده عاجز هستیم. برای بررسی ویژگیهای ریختشناسی سطحی نمونههای الکترود مقابل SnSe از آنها تصويرهاي FESEM تهيه كرديم. نماي بالايي الكترودهاي مقابل SnSe ساخته شده در دماهای ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۵۰ و ۶۰۰ درجه سلسیوس در شکل ۳ دیده می شوند. در این شکل، تصویرهای a، b، c و d به ترتيب سطح بالای الکترودهای مقابل SnSe450، SnSe550 ،SnSe500 و SnSe600 را نشان مىدهند. همان گونه كه مشخص است با افزایش دما، اندازه قطعههای تشکیل دهنده روی



شکل ۱ - تصویرهای FESEM از لایههای الکترود مقابل a) .SnSe600 (d 9 SnSe550 (c SnSe500 (b SnSe450

سطح الکترود بزرگ و بزرگتر شده است. این پدیده به علت سینتر شدن ساختارهای بلوری درون یکدیگر امری طبیعی محسوب می شود [۱۷]. اگر چه تفاوت ماهیتی بین اندازه دانه ها و بلور کهای یک ساختار جامد وجود دارد اما همچنان این روند مانند روند رشد بلورینگی با افزایش دما همرا است که در نتیجههای بحث XRD شاهد آن بودیم. علاوه بر این اگر چه در تصویرهای FESEM شاهد ساختارهای به تقریب فشرده لایهها هستیم، اما همچنان می توان حضور درزها و سازوکار خالی را مشاهده کنیم که برای نفوذ الكتروليت و برهمكنش آن با الكترود ضرورى است. همچنين یکدستی سطوح و حفظ یکپارچگی آن در سرتاسر لایهها نشان از ساخت لایههایی با کیفیت میدهند. به صورت کلی می توان اندازه ذرهها را در نمونههای SnSe550 SnSe500 SnSe450 و SnSe600 به ترتیب ۱۰۰، ۱۷۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ نانومتر تخمین زد.

یکی از مهمترین آنالیزها در بررسی ویژگیهای الکتروکاتالیتی و ترابردی الکترودهای مقابل در سلولهای حساس شده با رنگ، أناليز ولتامتري چرخهاي (CV) است. به منظور بررسي اين ويژگيها از نمونههای SnSe450 تا SnSe600 آنالیز CV تهیه کردیم. نمودار جریان-ولتاژ این آنالیزها را می توان در شکل ۴ مشاهده کرد. در این أناليز از يک سلول استاندارد سه الکتروده با الکترود کار SnSe استفاده شد و با استفاده از نرخ جاروب ۵۰ mV/s منحنی CV در یک سیکل اندازه گیری و ضبط شد. همچنین برای بررسی اثر الكترود مقابل با واكنش هاى الكتروليتي سلول خورشيدي رنگدانهاي،



از الكتروليت داراي يونهاي ^{-I}/I3 يعنى mM LiI 50 mM LiI 50 mM LiI از الكتروليت داراي يونهاي و 0.5 M LiClO₄ استفاده کردیم. در این نمودارها دو قله اکسایشی و دو دره کاهشی مشاهده می شود که بیانگر واکنشهای و مقابل $3I^- \leftrightarrow I_3^- + 2e^-$ و $2I_3^- \leftrightarrow 3I_2 + 2e^-$ هستند [۱۸]. در روش عملکرد سلول حساس شده به رنگ چون انتظار مىرود نقش الكترود مقابل احياى كونههاى الكتروليت باشد تا در سمت دیگر (فوتوآند) مولکول های رنگدانه را احیا کنند، بنابراین درههای کاهشی اهمیت ویژهای دارند. به این ترتیب چون در سلول حساس شده به رنگ واکنش کاهشی در سطح الکترود مقابل رخ میدهد، شدت این پیک میتواند معیار مناسبی برای عملکرد بهتر سلول باشد [۱۹]. همان گونه که از منحنی های CV پیداست میزان پیک کاهشی الکترود SnSe450 نسبت به الکترودهای SnSe500 و SnSe550 و SnSe600 بيشتر است. همچنين ميزان اختلاف ولتاژ قله تا قله، E_{PP}، در این الکترود به روشنی از الکترودهای دیگر کمتر بوده و در نتیجه می توان گفت این الکترود مقابل فعالیت الكتروكاتاليتي بهتري نسبت به ساير نمونهها دارد. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که اين الکترود در انتقال الکترون به گونههای الكتروليت بهتر عمل مىكند. البته دليل اين امر را مىتوان به روشنی به میزان سطح مؤثر این الکترود مربوط دانست، چنان چه از تصویرهای FESEM دیدیم تفاوت معنی داری بین اندازههای ذرههای تشکیل دهنده الکترودهای مقابل گوناگون دیده می شود، که برای الکترود SnSe450 این مقدار به کمترین حالت میرسد و می توان نتیجه گرفت سطح مؤثر بیش تری برای برهمکنش با



الكتروليت به دست مىدهد. اين برهمكنش بيش تر عامل اصلى افزايش فعاليت الكتروكاتاليتى است.

برای بررسی خاصیت الکتروکاتالیتی و ویژگیهای انتقالی الكترودهاى مقابل SnSe از آنها آناليز امپدانس الكتروشيميايي، EIS، تهیه کردیم. برای این منظور از الکترودهای کار SnSe بهره جستيم و چيدمان متقارن را براي اين كار انتخاب كرديم. به این ترتیب یک سلول الکتروشیمیایی استاندارد با ساختار ITO\CE\(I⁻\I₃⁻)\CE\ITO تشکیل میدهد و بدون اثرهای الکترود فوتوآند است. با اعمال ولتاژ اختلالی ۱۰ mV آنالیز EIS بین فرکانس های ۱/۱ Hz تا ۱۰ kHz در شرایط خاموش صورت گرفت. نتیجههای این آنالیز به صورت منحنی های نایکوئست در تصویر ۵ قابل رویت است. در این منحنیها تنها یک نیم دایره دیده می شود که به علت انتقال بار بین الكترود مقابل و الكتروليت است. چون هر دو الكترود در اين آناليز از یک جنس هستند، اثرها به علت انتقال بار بین الکترولیت و سطوح دیگر که معمولا در آنالیزهای EIS سلولهای خورشیدی رنگدانهای در فرکانسهای میانی اتفاق میافتد مشاهده نمی شود. علاوه بر این یک دنباله خطی در همه نمونهها دیده می شود که به دلیل اثرها به علت پخش گونه های الکترولیت است و به امپدانس واربورگ مربوط می شود. با توجه به قطر نیم دایرهها می توان مقدار R_{ct} یعنی مقاومت انتقال بار بين الكترود مقابل را با الكتروليت تخمين زد. مقدار R_{ct} برای نمونههای SnSe550 ،SnSe500 ،SnSe450 و SnSe600 به ترتيب برابر است با ۶/۷۹، ۶/۷۴، ۸/۲۳ و ۹/۱۰ اهم. آن چنان که میدانیم بزرگتر بودن مقدار R_{ct} بین الکترود مقابل و الکترولیت در

η(%)	FF	J_{SC} $(\frac{mA}{cm^2})$	V _{OC} (mV)	نمونه ساخته شده با الكترود مقابل
۴/٩٠	۵۷	11/88	ላዮ٣	SnSe450
۴/۱۰	۵۵	۱۰/۱۸	۷۲۷	SnSe500
۳/۵۴	۵٣	٩/٣٨	۷۱۳	SnSe550
۳/۳۵	۵۵	٨/۶٨	٧٠٢	SnSe600

جدول ۱ – مشخصههای فوتوولتائیک سلولهای ساخته شده با الکترودهای مقابل گوناگون

حالت خاموش به معنى مقاومت انتقال بار بيش تر در برابر انتقال الكترونها است [70]. با توجه به این حقیقت و شكل ۵ مى توان این گونه متصور شد که مقاومت انتقال بار بین الکترولیت و الکترود مقابل با افزایش دما، افزایش یافته است. یعنی مقاومت انتقال بار در الكترود مقابل SnSe600 بيش تر و در الكترود مقابل SnSe450 كمتر است. كمتر بودن مقاومت انتقال بار باعث مي شود انتقال الكترونها از الكترود مقابل به الكتروليت راحت تر و سريع تر انجام پذیرد. نتیجههای آنالیز EIS را میتوان در تطابق خوبی با تصویرهای FESEM الکترودهای مقابل دانست. در واقع با توجه به تصویرهای FESEM دریافتیم که نمونه SnSe450 دارای سطح مؤثر بیشتری نسبت به سایر نمونهها بود و با افزایش دما این سطح مؤثر کمتر و کمتر شده است. از آن جایی که سطح مؤثر بیشتر فعالیت بیش تری را در اختیار انتقال بار بین الکترولیت و الکترود مقابل مى گذارد، در نتيجه سطح مؤثر بيش تر الكترود SnSe450 طبيعتا انتقال الكترونى بهترى نسبت به ساير نمونهها خواهد داشت که نمود آن را در آنالیز EIS شاهد هستیم. همچنین همان گونه که در أزمون CV ديديم فعاليت الكتروكاتاليتي الكترود SnSe450 نسبت به سایر نمونهها بیشتر بود که ارتباط مستقیمی با سطح مؤثر نمونهها داشت. به این ترتیب تطابق بسیار خوبی همچنین بین نتيجهها EIS و CV برقرار است.

شکل ۶ نمودار مشخصه جریان-ولتاژ برای سلولهای ساخته شده با الکترودهای گوناگون بر اساس فوتوآند اکسید قلع است. همچنین مشخصههای فوتوولتائیک این سلولها را میتوانید به صورت خلاصه در جدول ۱ مشاهده کنید. همان گونه که از جدول ۱ مشخص است، سلول ۲۵ SnSe45 با داشتن ولتاژ مدار باز ۳۷ ۳۴۷، جریان اتصال کوتاه SnSe450 با داشتن ولتاژ مدار باز ۵۷ ٪ جریان اتصال کوتاه ۱۱/۶۲ mA/cm² و ضریب پرشدگی ۵۷ ٪ دارای بیشترین بازدهی در میان سلولها برابر با ۴/۹ ٪ است. همان گونه که مشاهده میشود با افزایش میزان دمای ساخت الکترود مقابل در سلولهای گوناگون، جریان گذرنده از سلولها



شکل ۶ – نمودار مشخصه جریان-ولتاژ برای سلولهای ساخته شده از الکترودهای مقابل مختلف

کمتر و کمتر میشود و در نتیجه بازده سلول تا مقدار ۳/۳۵ ٪ برای سلول SnSe600 افت میکند. اگر چه عامل اصلی افزایش بازدهی سلول SnSe450 نسبت به سلولهای دیگر افزایش جریان اتصال کوتاه است، با این حال افزایش مقدار بسیار کم در ولتاژ مدار باز نیز به این امر کمک کرده است. با همه این وجود مقدار FF برای سلولها در یک بازه مشخص بین ۵۳ تا ۵۷ ٪ قرار گرفته است. در واقع این نتیجه با توقعات ما از پیش سازگاری کامل داشته است. چنان که انتظار میرود، داشتن یک الکترود مقابل با سطح مؤثر بیش تر از SnSe450 میتواند مؤثرتر واقع شود و بدین دلیل از پیش هم شاید انتظار میرفت سلول SnSe450 که سطح مؤثر بیش تری شاید انتظار میرفت سلول SnSe450 که سطح مؤثر بیش تری

نتیجههای به دست آمده در این پژوهش دارای رقابت پذیری و حتی بهبود چشمگیری نسبت به پژوهشهای پیشین است. به عنوان نمونه میتوان به مطالعه *گولاس* و همکار*ان* [۲۱] در سال ۲۰۲۰ میلادی اشاره کرد که با استفاده از الکترود مقابل طلا تنها به بازدهی ۲/۲٪ دست یافتند یا در کار دیگری، چن و همکار*ان* با استفاده از الکترود مقابل کربن سیاه به بازدهی ۲/۳٪ رسیدند [۲۲]. در سلولهای با الکترود مقابل همانند و حتی با استفاده از نانوذرههای دی اکسید تیتانیوم نیز رمسامی و همکار*ان* به بازدهی همانند ۹/۹ درصدی دست یافتند [۱۲] که با توجه به ارزانتر بودن دی اکسید قلع از تیتانیوم مجددا تاییدی بر اهمیت این کار است.

در ضمن با افزایش دما میزان بلورینگی SnSe افزایش یافته است و به صورت معمول این پدیده کمک می کند ترابرد الکترود (electron transport) بهتر انجام شود. اما در الکترودهای مقابل

سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ تنها ترابرد الکترونی نیست که مهم است، بلکه فعالیت الکتروکاتالیتی سهم مهم تری دارد. این فعالیت بیش از همه به مشخصه های فیزیکی و شیمیایی سطح الکترود مقابل بستگی دارد. سهم این فعالیت به صورت انتقال الکترون (electron transfer) در سطح مشترک الکترود مقابل و آن اشاره شده است با کاهش دما سطح مؤثر الکترود مقابل افزایش آن اشاره شده است با کاهش دما سطح مؤثر الکترود مقابل افزایش یافته است و این سطح مؤثر بیش تر فرصت بیش تری را برای انتقال فعالیت الکترون از الکترود مقابل به الکترولیت فراهم می کند. از این رو فعالیت الکترود افزایش یابد. همچنین در آنالیز EIS مقاومت انتقال بار RCT بیانگر سهم انتقال الکترون از سطح الکترود است و نه ترابرد الکترونی از میان ضخامت الکترود مقابل. بنابراین عملا تناقضی بین نتیجه های FESEM کو EIS و دام.

نتيجهگيري

در این مقاله به بررسی اثر دما بر روی الکترود مقابل SnSe سلول خورشیدی پرداخته شد. الکترودهای مقابلی که توسط روش کندوپاش با قلع لایه نشانی شده بودند متعاقبا توسط فرایند سلنایز کردن تبدیل

تاريخ دريافت : ۲۳ / ۰۷ / ۱۳۹۹ ؛ تاريخ پذيرش : ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۰

به SnSe شدند و با بررسی اثر دمای این فرایند به ساخت سلول

خورشیدی از آنها پرداخته شد. تصویرهای FESEM نشان دادند که

با افزایش دما میزان اندازه ذرههای تشکیل دهنده سطوح الکترودهای

مقابل رشد یافته و ساختاری یکنواخت تر را تشکیل میدهند. آنالیزهای CV و EIS به ما کمک کردند تا ویژگیهای ترابردی و

الکتروکاتالیتی نمونههای الکترود مقابل را بررسی کنیم. در این

اندازه گیری ها چنان چه مشاهده شد، الکترود مقابل SnSe450 با

داشتن ویژگیهای ترابردی و الکتروکاتالیتی بهتر نوید بخش ساخت

الکترود مقابل بهتری بود. نمودار مشخصه جریان ولتاژ سلولهای ساخته شده از الکترودهای مقابل گوناگون نمایان کردند که سلول

SnSe450 بیش ترین بازده را برای ما به ارمغان می آورد و این افزایش بازدهی را می توان به افزایش جریان اتصال کوتاه این سلول مربوط

دانست. در واقع با توجه به ویژگیهای مورفولیژیکی و ترابردی و

الكتروكاتاليتي الكترود مقابل SnSe450 اين الكترود مقابل عملكرد

بهتری نسبت به سایر نمونهها از خود نشان داده است.

مراجع

- Jiang S., Klingan K., Pasquini C., Dau H.J.T.J.O.C.P., New Aspects of Operando Raman Spectroscopy Applied to Electrochemical Co2 Reduction on Cu Foams, 150(4): 041718 (2019).
- Junger I.J., Tellioglu A., Ehrmann A.J.O., Refilling Dsscs as a Method to Ensure Longevity, 160: 255-258 (2018).
- [3] Moradi A., Abrari M., Ahmadi M., Efficiency Enhancement in Dye-Sensitized Solar Cells through the Decoration of Electro-Spun TiO₂ Nanofibers with Ag Nanoparticles, *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, **31**(19): 16759-16768 (2020).
- [4] Chou J.-C., Ko C.-C., Chang J.-X., Nien Y.-H., Lai C.-H., Kuo P.-Y., Chen H.-H., Hsu H.-H., Hu G.-M., Photovoltaic Properties of an RgO/Pt Counter Electrode with Azo Photoanode for Dye-Sensitized Solar Cells under Low Light Intensity, *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 33(1): 121-127 (2019).
- [5] Suriani A., Nurhafizah M., Mohamed A., Mamat M., Malek M., Ahmad M., Pandikumar A., Huang N., Enhanced Photovoltaic Performance Using Reduced Graphene Oxide Assisted by Triple-Tail Surfactant as an Efficient and Low-Cost Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells, *Optik*, **139**: 291-298 (2017).

- [6] Xu S., Cheng N., Yin H., Cao D., Mi B., Electrospray Preparation of Cuins2 Films as Efficient Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells, *Chemical Engineering Journal*, **397**: 125463 (2020).
- [7] Kung C.-W., Chen H.-W., Lin C.-Y., Huang K.-C., Vittal R., Ho K.-C., Cos Acicular Nanorod Arrays for the Counter Electrode of an Efficient Dye-Sensitized Solar Cell, ACS nano, 6(8): 7016-7025 (2012).
- [8] Sun K.C., Arbab A.A., Sahito I.A., Qadir M.B., Choi B.J., Kwon S.C., Yeo S.Y., Yi S.C., Jeong S.H.J.R.a., A Pvdf-Based Electrolyte Membrane for a Carbon Counter Electrode in Dye-Sensitized Solar Cells, 7(34): 20908-20918 (2017).
- [9] Tang B., Yu H., Huang W., Sun Y., Li X., Li S., Ma T.J.R.A., Three-Dimensional Graphene Networks and Rgo-Based Counter Electrode for Dsscs, 9(28): 15678-15685 (2019).
- [10] Mutta G.R., Popuri S.R., Maciejczyk M., Robertson N., Vasundhara M., Wilson J.I., Bennett N.S.J.M.R.E., V₂O₅ as an Inexpensive Counter Electrode for Dye Sensitized Solar Cells, 3(3): 035501 (2016).
- [11] Cui X., Xu W., Xie Z., Wang Y.J.J.O.M.C.A., High-Performance Dye-Sensitized Solar Cells Based on Ag-Doped SnS₂ Counter Electrodes, 4(5): 1908-1914 (2016).
- [12] Ramasamy P., Manivasakan P., Kim J., Phase Controlled Synthesis of Snse and SnS₂ Hierarchical Nanostructures Made of Single Crystalline Ultrathin Nanosheets, *CrystEngComm*, 17(4): 807-813 (2015).
- [13] Liu F., Zhu J., Xu Y., Zhou L., Li Y., Hu L., Yao J., Dai S., Snx (X= S, Se) Thin Films as Cost-Effective and Highly Efficient Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells, *Chemical Communications*, 51(38): 8108-8111 (2015).
- [14] Kumar D.K., Popuri S.R., Swami S.K., Onuoha O.R., Bos J.-W.G., Chen B., Bennett N., Upadhyaya H., Screen Printed Tin Selenide Films Used as the Counter Electrodes in Dye Sensitized Solar Cells, *Solar Energy*, **190**: 28-33 (2019).
- [15] Abrari M., Ghanaatshoar M., Moazami H.R., Davarani S.S.H.J.J.o.E.M., Synthesis of SnO₂ Nanoparticles by Electrooxidation Method and Their Application in Dye-Sensitized Solar Cells: The Influence of the Counterion, 48(1): 445-453 (2019).
- [16] Abrari M., Ahmadi M., Ghanaatshoar M., Moazami H.R., Davarani S.S.H., Fabrication of Dye-Sensitized Solar Cells Based on SnO₂/ZnO Composite Nanostructures: A New Facile Method Using Dual Anodic Dissolution, *Journal of Alloys and Compounds*, **784**: 1036-1046 (2019).
- [17] Mittemeijer E.J., "Fundamentals of Materials Science: The Microstructure–Property Relationship Using Metals as Model Systems", Springer Science & Business Media, (2010).
- [18] Wu C.-S., Chang T.-W., Teng H., Lee Y.-L., High Performance Carbon Black Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells, *Energy*, **115**: 513-518 (2016).

- [19] He B., Tang Q., Liang T., Li Q., Efficient Dye-Sensitized Solar Cells from Polyaniline-Single Wall Carbon Nanotube Complex Counter Electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2(9): 3119-3126 (2014).
- [20] Zatirostami A., Electro-Deposited Snse on Ito: A Low-Cost and High-Performance Counter Electrode for Dsscs, Journal of Alloys and Compounds, 844: 156151 (2020).
- [21] Gullace S., Nastasi F., Puntoriero F., Trusso S., Calogero G., A Platinum-Free Nanostructured Gold Counter Electrode for Dsscs Prepared by Pulsed Laser Ablation, Applied Surface Science, **506:** 144690 (2020).
- [22] Chen P.-W., Lee C.-P., Chang L.-Y., Chang J., Yeh M.-H., Lin L.-Y., Vittal R., Lin J.-J., Ho K.-C., Dye-Sensitized Solar Cells with Low-Cost Catalytic Films of Polymer-Loaded Carbon Black on Their Counter Electrode, RSC advances, 3(17): 5871-5881 (2013).